(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2001-514697 (P2001-514697A)

(43)公表日 平成13年9月11日(2001.9.11)

(51) Int.CL7	-	談別記号		ΡI			デーマコート* (参考)
COSF	4/40	•		CO8F	4/40		
	4/06				4/06		
	8/00				8/00		•
			•				•
						•	

特願平10-539631 (21) 出願番号

平成10年3月11日(1998.3.11) (86) (22)出願日

(85)翻訳文提出日 平成11年9月10日(1999.9.10)

(86)国際出願番号 PCT/US98/04333 WO98/40415 (87) 国際公開番号

平成10年9月17日(1998.9.17)

(87)国際公開日

60/039.543(31)優先権主張番号

平成9年3月11日(1997.3.11) (32) 優先日 米国(US) (33) 優先権主張国

60/041,620 (31) 優先権主張番号

平成9年4月2日(1997.4.2) (32)優先日

(33) 優先権主張国 米国(US) (71)出願人 カーネギー メロン ユニヴァーシティー

アメリカ合衆国 ペンシルヴァニア 15213 ピッツパーグ フィフス アヴェ

予備審査請求 有

그ュ 4400

(72) 発明者 マティヤスゼウスキー, クルツィツトフ

アメリカ合衆国 ペンシルヴァニア 15238 ピッツパーグ クイーンズ コー

F 9

審査請求 未請求

(72)発明者 ゲイナー, スコット ジー

> アメリカ合衆国、ペンシルヴァニア 15217 ピッツパーグ アルダソン スト

リート 6375

(74)代理人 弁理士 志賀 正武 (外8名)

最終頁に続く

(全219頁)

(54) [発明の名称] 原子または基転移ラジカル重合の改良

(57) 【要約】

ATRPのための方法とラジカル方法による分子のカッ プリングが提供され、ここで改良は、各種の配位子、対 イオン、分子量、分子量分散及び形成した生成物の組成 にわたり改善された制御を与える遷移金属化合物及び/ 又はゼロ酸化状態遷移金属の選択によって提供される。